







Kemet Polishing Cloths

ケメットジャパンはお客様の研磨用途に合った最適なポリッシングクロス(バフ)をご紹介します。

製品名	タイプ	説明	推奨砥粒径	サイズ (φ)				色
				300	380	610	914	
PSU-M	Chemo-textile 厚さが均一にそろったポリッシングクロスです。適度な硬さを持ち、ケミカルポリッシュにもご使用いただけます。	被削材表面の平坦化やポリッシュに最適です。15μ以下の粒度のケメットプロダクトと合わせてご使用いただけます。	15μ以下	341010	341011	-	341035	
PSU-MM (magnetic)				341813	341814	341837	341838	
Nap Cloths		試料研磨及び光学研磨に用いられる繊維の短いクロスです。3μ以下の粒度のケメットプロダクトと使用いただけます。	3μ以下	341724	341725	-	-	
MBL	柔らかさや繊維の長さにレンジを持っているため最終仕上げの研磨に有効で、より良好な光沢を提供致します。柔らかい試料や素材に最適です。アルミナスラリーもご使用いただけます。							
MBR	Sued System Cloth 柔らかい金属や脆性材料の仕上げ研磨に最適なスウェード系のポリッシングクロスです。	シリカスラリーを用いたCMPプロセス用に最適です。	6μ以下	341734	341735	341737	-	
MRE				繊維が長く柔らかいクロスです。6μ以下のケメットダイヤモンドプロダクトとご使用いただけます。				
MRE-M (magnetic)				人口羊毛を防水基材に塗布したより丈夫なクロスで、6μ以下のケメットダイヤモンドプロダクトとご使用いただけます。				
CHEM-H	Synthetic Silk 金属試料や素材の仕上げ研磨用として開発された織布です。	金属鏡面仕上げ用人口シルククロスです。3μ以下の粒度のケメットダイヤモンドサスペンションとご使用いただけます。	3μ以下	341784	341865	341786	341866	
CHEM-HM (magnetic)				341853	341854	341856	341855	
ASFL	Sued System Cloth 柔らかい金属や脆性材料の仕上げ研磨に最適なスウェード系のポリッシングクロスです。	シリカスラリーを用いたCMPプロセス用に最適です。	6μ以下	341714	341715	-	341942	
ASFL-M (magnetic)				341817	341818	341819	341828	
MSFL				素材をフラットな鏡面に仕上げます。3μ以下のケメットプロダクトとの組合せで最高のパフォーマンスを発揮します。				
MSR				MSFLに似たクロスで、硬質な機材が採用されている。フラットな仕上げが特徴です。				
MST	Sued System Cloth 柔らかい金属や脆性材料の仕上げ研磨に最適なスウェード系のポリッシングクロスです。	シリカスラリーを用いたCMPプロセス用に最適です。	15μ以下	341763	341765	-	-	
				最も硬質な人口シルク系クロスです。6-15μのケメットプロダクトと使用いただく事で最適な切削効率を発揮します。				

Magnetic Polishing Pad System

マグネポリシングパッドシステムは、ケメット社のマグネティックポリッシングクロス、ダイヤモンドグラインディングディスク、ファイングラインディングディスクをマグネットチャックでご使用いただくシステムです。着脱が簡単なのに研磨中に外れない、作業性・安全性優れたシステムです。他メーカーのマグネットディスクにも適応しています。



Kemet

ケメット・ジャパン株式会社
千葉県千葉市花見川区犢橋町1614-27
TEL:043-301-5408 E-mail:info@kemet.jp